

平成21年2月4日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第145委員会
委員長 田島 道夫

（独）日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
第120回研究会 開催通知

日時：2010年2月4日（木） 13:00～17:30

会場：明治大学 駿河台キャンパス 大学会館 8階 第34会議室

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

東京都千代田区神田駿河台1-1（TEL 03-3296-4545）

JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅 下車徒歩3分

東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅 下車徒歩5分

都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線／神保町駅 下車徒歩5分

テーマ 「単結晶 Si から多結晶 Si へ」—PV 多結晶に役立つ単結晶技術—

世話人：松本 智(慶応大学)、関口隆史(物質材料研究機構)

プログラム

- | | | |
|-------------|--|--------------------------|
| 13:00~13:05 | 開会の挨拶 | 田島道夫 |
| 13:05~13:10 | はじめに | 松本 智 |
| 13:10~13:35 | 「世界の情勢」 | 田島道夫 (JAXA 宇宙研) |
| 13:35~14:10 | 「単結晶 Si ウェーハの欠陥制御技術
—ゲッターリング,酸素析出,転位, Grown-in 欠陥など—」 | 末岡浩治 (岡山県立大学) |
| 14:10~14:40 | 「LSI 用単結晶 Si から PV 用単結晶 Si へ」 | 干川圭吾 (信州大学) |
| 14:40~15:10 | 休憩 | |
| 15:10~15:35 | 「ダイヤモンドワイヤスライス技術の現状と課題」 | 岩本直久(ジャパンファインスチール(株)) |
| 15:35~16:00 | 「ダイヤモンドワイヤ対応ウェハー加工機 T8252-B」 | 星山豊宏(トーヨーエイテック) |
| 16:00~16:30 | 「多結晶育成技術と問題点」 | 柿本浩一 (九州大学) |
| 16:30~17:20 | 「パネルディスカッション／単結晶から多結晶へ」 | 司会 原田博文 (シルトロニックジャパン(株)) |
| 17:20~17:25 | おわりにSi コンソーシアム設立に向けて | 関口隆史 |
| 17:40~19:40 | 懇親会 (場所:大学会館3階 第2会議室) | |

以上